第一章 緒論

1.1 有機電激發光簡介

1.1.1 有機電激發光的起源

有機電激發光(Organic Electroluminescence, OEL)的發現最早可 回溯到 1950 年代, Bernanose 等人於 1953 年將 acridine orange 與 quinacrine 薄膜加上直流高壓電,觀察到發光現象⁽¹⁻⁴⁾,當時他們解 釋此發光原理為類似於傳統 III-V 族元素所組合的薄膜式電激發光板 (thin-film electroluminescence panel, TFEL),如 ZnS。交流電 OLED 最早則是在 1965 年由 E. Gurnee 等人發表第一篇專利⁽⁵⁾。

目前有機電激發光裝置的雛型則由 1963 年 Pope 等人在 anthracene 單晶兩端跨接 400 伏特以上的直流高壓電,觀察到發光 現象⁽⁶⁾。1966 年,Helfrich 和 Schneideru 以含有 AlCl₃-anthracene(陰 極)和 Na-anthracene(陽極)的電解質溶液製備高亮度的 EL 元件⁽⁷⁾,驅 動電壓仍相當高。之後其它有機分子單晶也陸續被發現具有電激發 光現象。雖然有些有機單晶分子已可達到相當高的量子效率,但由 於受限於單晶的厚度,一般單晶仍需要超過 100 伏特的電壓才能驅 動發光。直到 1979 年 Roberts 等人以 Langmuir-Blodgett 技術製造 anthracene 衍生物的元件⁽⁸⁾,利用重複多次的單層分子成膜製造有 機電激發光層,大幅的降低了有機電激發光層的厚度,使有機電激 發光的驅動電壓大幅下降,有機電激發光層的厚度,使有機電激 發光的驅動電壓大幅下降,有機電激發光/偏以真正進入可以實用 化的階段。更進一步的改進則由 Vincett 等人在 1980 年以真空蒸鍍 的方式製造非晶相(amorphous)的 anthracene 薄膜⁽⁹⁾,以這個方法可 以得到均匀的大面積的有機分子薄膜,也成為現今製造 OEL 元件 的標準方法之一。

真正有商業化突破是在 1987 年 Kodak 公司 Tang 和 Van Slyke 等人利用真空蒸鍍薄膜的方式製作成功的 OEL 元件,他們以有機

1

小分子染料為發光層製作出高效率的 ITO/Diamine/Alq3/Mg:Ag 雙層結構的電激發光元件⁽¹⁰⁾。其元件結構如 Fig. 1-1 所示。其以鎂銀合金為陰極, Indium-tin oxide (ITO) 為陽極, 8-hydroxyquinoline aluminium (Alq₃) 作為電子傳輸層兼發光層, diamine 化合物作為電洞傳輸層。此有機電激發光元件的驅動電壓小於 10 伏特,且發光效率大於 1%, 大幅改善了有機電激發光元件的性質, OEL 也開始受到廣泛的重視。

在高分子電激發光的發展方面,最早是由 Patridge 等人⁽¹¹⁾在 1982年以Poly(vinylcarbazole)(PVK)為材料,利用溶液塗佈(Spin coat) 的方式製作第一個高分子的電激發光元件,接著在 1990 年英國劍橋 大學 Calvendish 實驗室的 Burroughes 等人所發表⁽¹²⁾的有機高分子電 激發光元件。他們利用 Poly(*p*-phenylene vinylene)(PPV)的前驅物高分 子塗佈於導電玻璃的表面,再加熱此前驅物,使之經由脫去反應得到 PPV 高分子共軛聚合物作為發光層製造出 ITO/PPV/Al 單層元件,以 得到綠光有機電激發光,這是第一個以主鏈型共軛高分子作為發光材 料的電激發光元件。PVK 與 PPV 的結構見 Fig. 1-2。



Fig.1-1 Schematic of the EL device



Fig. 1-2 The structures of PVK and PPV

接著在 1991 年 Heeger ⁽¹³⁾等人又合成出對一般有機溶劑溶解度 相當好的 MEH-PPV,利用其高分子側鏈的立體障礙增加高分子本 身對於溶劑的溶解度,使高分子電激發光在製程上更加具有實用 性,應用性更高。之後在學術界及工業界有更多的人力投入有機電 激發光研究,不斷地開發出各種新的材料及或元件構造,並在電激 發光元件的壽命與發光效率上都有豐碩的成果,使 OLED 與 PLED 成為一個熱門的研究領域。對於近年來蓬勃發展的平面顯示器產業 而言,OELD 顯示器具有自發光、高亮度、廣視角、高應答速度、 低驅動電壓、低耗電量、製程簡易等優點,有潛力成為下一代平面 顯示器的主流,尤其 1992 年已有可撓曲的 PLED 元件被研製出來 ⁽¹⁴⁾,可望發展成為可撓曲的平面顯示器,極具商業潛力。因此, 有機電激發光為相當值得深入研究的領域。

1.1.2 電激發光原理與高分子發光二極體

1.1.2.1 電激發光原理

化學分子在接受光能、電能或是化學能等能量後,其電子組態 將由基態(ground state)轉變為激發態(excited state),而分子處在此高 能的狀態是相當不穩定的,必須將能量釋放以回到基態才會形成穩 定的電子組態。如圖 1-3。有機電激發光材料皆是具有共軛雙鍵的 小分子或高分子化合物,其特色為分子內單鍵雙鍵交互共存,而在 化合物的分子結構中存在許多非定域化(delocalized)的π電子,容易 在共軛雙鍵之間作共振與躍遷,因此分子軌域的價帶(valance band) 和傳導帶(conduction band)的位能差距較一般有機分子小,並具有半 導體的性質,因此能應用在電激發光元件上。

由於分子結構強烈影響分子軌域的能階,因此發光材料的分子 結構便決定材料發光光色與效率等特性。一般單層有機電激發光元 件的基本結構如 Fig. 1-4 所示。將有機發光材料薄膜夾於上端金屬 陰極與下端 ITO 陽極之間, ITO 電極為透明電極。當元件加以順向 偏電壓時,電子由上方的陰極注入發光層中,電洞則由下方的陽極 注入發光層中,在電場的作用下,電子、電洞克服各自的能障(energy barrier),在共軛分子鏈之間傳遞,向相對的方向靠近,再於發光層 中結合,放出可見光。其發光的原理如 Fig. 1-5 所示,通電之後電 子由陰極注入發光層的 LUMO 中,形成負的 polaron; 電洞由陽極 注入發光層的 HOMO 中, 形成正的 polaron; 在電場的作用下, 電 子、電洞克服各自的能障 (energy barrier) 形成 polarons 之後, 在 共軛分子鏈之間傳遞,向相對的方向靠近。正、負的 polarons 於發 光層中再結合產生了單線態激子 (Singlet exciton), 及三重態激子 (triplet exciton)。激子緩解(relax)的過程如 Fig. 1-6 所示。單線 態激子經輻射衰退(radiative decay)回到基態而放出螢光,此過程 即為電激發光,而三重態激子則會以磷光或是非輻射方式衰退,並 不會放出螢光。然而,形成三重態激子的機率高達 75%⁽¹⁵⁾,因此 OEL 的內部量子效率(Internal quantum efficiency)理論上最大只有 25 % 。

4



Fig. 1-3 Diagram of energy transfer

圖 1-3 分子吸光後可能涉及之物理變化,當在基態(S₀)之吸 收光子 h 後,由於電子之躍遷,使得的分子轉換成具較高位能之激 發態(S₁),此激發態之分子(I)可經由與其他分子或介質碰撞以非輻 射性方式(nonradiative)釋出能量(熱能)回歸到基態;()可經由釋 出輻射能回歸到基態,以就是從 S₁到 S₀之轉換釋出輻射能(螢光);() 特別是在分子內含重原子(一般而言 Z>30)時,因 spin-orbital coupling,使的分子之 electron spin state 由 single state(S₁)轉 成 triplet state(T₁),也就是從 T₁到 S₀之轉換釋出輻射能(磷光)。



Fig. 1-4 The structure of single-layer type OLED device



Fig. 1-5 Band diagram of excitation formation in EL



Fig. 1-6 Energy diagram of excitation formation in EL

1.1.2.2 電極的選擇

1.1.2.2.1 陽極 (Anode)

在有機電激發光元件中,載子注入的難易程度影響元件的驅動電壓與發光效率甚巨,為了降低驅動電壓,與增加發光效率,除 了改變載子注入層的材料之外,選擇合適的電極材料也非常重要。 有機電激發光元件一般使用的陽極為具有較高功函數(work function)的銦錫氧化物(Indium-tin oxide, ITO),因為它具備了穩定、 透明及高導電鍍等特性,而且它在一般標準的微影蝕刻製程中相當容 易定義出發光的圖案(pattern),其功用在於將電洞注入有機發光層中。

1.1.2.2.2 陰極 (Cathode)

陰極材料的選用通常為低功函數(work founction)的金屬或合 金,如鎂 鈣或以鎂:銀=10:1 的比例,用共蒸鍍方式製成的鎂銀合金, 其功用為將電子有效的從陰極端注入有機發光層中。大多數的高分子 有機發光二極體的螢光光譜(Photoluminescense)與該電激發光光譜 (Electroluminescence)非常相似,這是因為兩者放光機制雷同,只是分 別藉由光或是電來激發處在基態的電子,使其形成激子後以輻射的方 式由激發狀態衰退回基態而放出來,如圖 1-7 所示。一個有機共軛高 分子發光元件,其最重要也最直接的評價在於它的亮度及發光效率, 這兩項因素又取決於激子的生成效率及電子和電洞是否能有效的傳 遞結合進而鬆弛放光;因此,引入電子傳導層,如圖 1-7,EML 和電 子傳導層(ETL)的多層結構元件,期望能夠提高激子的生成率。



圖 1-7. Diagram of energy levels and structure of OLEDs device

當元件加上正向偏壓後,電洞與電子分別從正、負極出發,越 過個別能障後,相遇於有機材料層再結合而發光。目前所用的有機 發光材料分為兩大系統,一是以有機小分子為主的元件,其所用材 料的分子量約小於數千;另一則以高分子為主的元件,其分子量約 介於數萬至數百萬之間,主要是具螢光性的共軛高分子。材料的發 光特性會因為材料本性與成膜方法不同而異,但本質上並無不同。

更進一步來討論元件的電子能階關係, Fig.1-8 示為 ITO/PPV/Al 元件的能階圖。



Fig. 1-8 Schematic energy-level diagram for an ITO/PPV/Al device

其中 IP (ionization potential) 是 PPV 的游離能,代表由分子軌 域的 HOMO 能階移除一個電子到無窮遠處所需的能量。EA(electron affinity)為 PPV 的電子親和力,即為由無窮遠處加入一個電子到分 子的 LUMO 能階所需的能量。 Φ_{ITO} 與 Φ_{AI} 分別為 ITO 和鋁的功函 數, E_e 和 E_h 分別為由電極注入電子或電洞的能障。由圖中可 知,由 ITO 注入電洞到 PPV 價帶的能障很小,而由鋁注入電子到 傳導帶則有相當大的能障。故選擇功函數較低的金屬有利於電子注 入,並可提升量子產率(quantum yield)。一般常使用電極材料的功 函數見 Table 1-1⁽¹⁶⁾, 其對單層導電高分子 PPV 的量子效率見 Table 1-2。柯達公司發展出鎂銀合金(約 10:1 比例,為相當是當的陰極 材料,其好處是少量的銀可以幫助鎂的沈積(deposition),同時延遲 鎂的氧化,更有助於降低元件的驅動電壓⁽¹⁰⁾。由 Table 1-1 與 Table 1-2 中, Ca、Mg, Al、Au 四種金屬的功函數依次為 Ca < Mg < Al < Au,其在 PPV 為發光層的電激發光元件中做為陰極,其量 子效率依次為 Ca > Mg > Al > Au。因此,選擇功函數較低的 金屬 做為元件的 陰極可以大幅增加電激發光的量子效率。

Material	Work function (e.V.)
Au	5.1
ITO	4.7
Ag	4.5
Al	1896 4.3
Mg	3.7
Ca	2.9

Table 1-1 The work function of electrodes

 Table 1-2 Dependence of emission efficiency on electron injecting

 electrodes of PPV devices

Electron injection electrode	Efficiency (%)
(low work function)	
Ca	0.1
Mg	0.05
Al	0.002
Au	0.00005

在高分子系統中雖然以鈣為陰極可獲得較佳的量子效率,但研究 發現⁽¹⁷⁾鈣的厚度從有機層界面算起的 40Å 內會明顯抑制螢光,這並 非因為在介面有化學反應而形成新物種所造成。造成抑制螢光現象的 主要原因是鈣會在 LUMO 與 HOMO 間誘導一新的能階出現,此一能 階會使 excitons 分裂而導致螢光強度下降,如 Fig. 1-9 所示,在正常 情況下如(a)所示電子、電洞分佔 LUMO 與 HOMO 能階,但誘導能階 介入時如(b)所示誘導能階便會捕捉電洞,而電子則返回傳導帶,如 此一來便造成 excitons 的解離而使電子、電洞結合放光的機率降低。



Fig. 1-9 Energy diagram near the Ca/Organic layer interface depicting the excitons dissociation process in the presence of gap states

以實用的觀點來看,低功函數的金屬雖可達較高量子效率,但因 其活性較高,在空氣中易氧化而導致元件具有可靠度不高的問題。因 此使用較高環境可靠度的金屬,如 Al,有其實際應用上的必要性。 當然,在相同驅動條件下使用較高功函數的 Al 當陰極,其輸出效率 要比使用較低功函數的金屬當陰極的 OLED 元件要低一個數量級, 針對 Al 陰極問題。文獻上做了相當完整的研究^(18,19)在 Al 陰極和有機 層間蒸鍍一極薄的絕緣層如氟化鋰(Lithium fluoride, LiF)、氟化銫 (Cesium fluoride, CsF)、氟化鈉(Sodium fluoride, NaF) 或二氧化矽 等,可以有效地增加使用 Al 當陰極的效率⁽²⁰⁾,主要原因 Al 與發光 層在介面會產生化學反應,而產生一較大能障阻礙電子注入,因此絕 緣層的介入可防止介面的化學反應的發生。但絕緣層的厚度不可太 厚,否則電子的穿遂能力便會受到影響。

1.1.2.3 發光層(Emitting layer, EML)

許許多多的有機材料可以應用為發光層,發光顏色包含整個可 見光的範圍,一般而言大致上可以分為兩大類:一是以真空蒸鍍而成 的小分子有機材料,一是以旋轉塗佈的方式而成膜的共軛高分子材 料;不論是選用哪一種材料,皆須符合以下兩點要素:

- (1). 必須適合加工製造以及精準的控制其成膜性和厚度(大約範 圍在 5-200nm)
- (2).具備相當程度上的穩定性,因為元件在操作下,很容易因為 溫度的上升而嚴重影響發光效益。

1.1.2.3.1 主發光體

主發光體往往與傳電荷層一起使用,以期讓正負電荷再結合將 產生的激發子被侷限在發光層上而發光。著名的例子有: BAlq, TAZ、 DPVBi、PVK、Zn(ODZ)₂,如圖 1-10 所示:





Fig.1-10. 主發光體材料

1.1.2.3.2 客發光體材料

客發光體則常以共蒸鍍或分散方式與主發光體共同使用,並以 能量轉移或載子捕獲方式接受來自被激發的主發光體能量,而導致不 同顏色的產生並增強元件的發光效率。著名的例子有: Perylene、 Coumarin-545T、DCJTG、DCM-1、DCM-2 等,如圖 1-11 所示:



1.1.2.3.3. 電子傳導層

一個好的電子傳輸材料可以容易的將電子從陰極導入,因為 它的電子親和力(electron affinity, EA)大於 EML,除此之外,他還 扮演電動限制層(hole blocking layer)的角色,因為它的游離能 (ionization potential, IP)亦大於 EML,能有效的將電洞限制在 EML 及 ETL 的介面間。現今常用的材料為具有較高電子親和性基團,如 PBD 等,如圖 1-12 所示。



Fig.1-12.常見的電子傳輸層

1.1.2.3.4. 電洞傳導層(hole transporting layer, HTL)

電洞傳輸材料的特性為 IP 和 EA 皆小於 EML 層,使得電洞 容易注入及將電子限制在 HTL 和 EML 的介面間,目前常見的材料 如圖 1-13 所示。



ETL 及 HTL 的功能主要為兩項:

(1)有效降低傳導電子或電洞時所要克服的能障。

(2)將電子與電動再結合的區域限制在 EML 層,避免因為過於 靠近兩極而產生淬息(quench)的現象,而降低量子產率。

1.1.2.4 能階理論

如果我們想讓一些基團的分子軌域重疊,然後發生軌域互相 影響以改變分子電子組態,進而影響此分子之能量吸收與放光波 長。首先使分子骨架的 π-電子盡量位於共平面上,以改變其電子 特性。作為達到改變分子光電特性設計的第一種策略。如圖 1-14 所示。



Fig 1-14 原來分子之 HOMO-1 與電子授與基之 HOMO-2 合併後形成新分子之 HOMO-3;原來分子骨架之 LUMO-1 與電子授與基之 LUMO-2 合併後形成新分子之 LUMO-3,因此導致原來分子軌域躍遷能接(ΔE1)下降而形成為(ΔE2),新分子之吸收光譜與螢光放射光譜將往長波移動而可改變原來分子的光色。

and the second

而在這個重疊後的非定域化之 π-電子系統中引入不同屬性之 官能基則作為改變分子光電特性設計的第二策略, 官能基對於分 定域化 π-電子系統之影響模式分為兩種, 第一種是是非定域化 π-電子系統之電子密度上升, 一般起因於元素 p 軌域為之未成對電 子會經由共振效應(resonance effect,稱為 R 效應)而進入分子骨架 之 π-電子系統,例如硫、氧與氮原子與其所形成之官能基可以增 加原有之 π-電子系統密度。另外,元素 d 軌域之未成對電子會經 由共振效應而進入分子骨架之 π-電子系統者,一般較常發生於 B 族元素,又稱之為金屬—配位子之間之電荷轉移(metal to ligand charge transfer, MLCT), 而陰電性小於骨架分子之元素也可透過 誘導效應(inductive effect,稱為 I 效應)而將本身之電子貢獻到分子 骨架之 π-電子系統, 而使其電子密度增高,當骨架分子之電子密 度上升時,將導致最高被佔有軌域(HOMO)之能階上升,由於分子 的 HOMO 相對於有機發光材料中的價電帶,此軌域之提升表示價 電帶電子移去將更為容易,前面所說的可增加骨架分子電子密度 之共振效應與誘導效應稱之為+R 效應與+I 效應,反之,如果外接 原子或基團對於骨架分子產生的是-R 效應或-I 效應,則將導致骨 架分子電子密度下降,而使(HOMO)之能階下降,同時最低未佔有 軌域(LUMO)之能階也同時下降,由於分子的 LUMO 相對於有機 發光材料的傳導帶,此軌域之下降表示電子填入傳導帶更為容 易。一般而言,在-R 與-I 效應中,LUMO 能階下降幅度大於 HOMO,因此其電子躍遷能階(Energy Gap)將縮小,可使原先骨架 分子之螢光放射往長波長移動而改變其光色,至於一種官能基(或 原子)對於骨架分子是產生+R、+I 效應或-R、-I 效應,則取決於官 能基屬性與其餘骨架上的連結位置。

1.1.2.4 雙層與多層結構之元件介紹

不同的 OEL 材料傳遞電子、電洞的速率不同,在電激發光元 件中,若電子移動的速率較快,電子與電洞再結合(recombination) 的區域則會靠近陽極;若電洞移動的速率較快,則其再結合的區域 則靠近陰極。載子靠近電極的再結合會發生發光淬息(quench)的現 象,減少量子產率。為解決這個問題,柯達公司 Tang 和 Van Slyke 最早提出採用雙層有機薄膜的組合⁽¹⁰⁾,如 Fig. 1-15 (a)所示,以 Diamine 為電洞傳輸層(hole transport layer, HTL)主要的發光層為電 子傳輸層 Alq₃(electron transport layer, ETL)。

因為 HTL 不具有或只有很小的電子傳輸能力,由陰極注入的 電子被阻擋在發光層與 HTL 的介面。另一方面,由陽極注入的電 洞也因為不利於在 ETL 層中傳輸而被阻擋在此介面,因此再結合發 生在 HTL 與 ETL 的介面或靠近介面的地方,而遠離了會造成發光 淬息的電極附近。此創舉大幅降低 OEL 的驅動電壓到小於 10 伏 特,使外部量子效率達到約 1%,也為 OEL 的商業化帶來曙光。在 此之後,日本九州大學 Saito 教授實驗室發現另一種雙層組合,主要由電洞傳輸層發光⁽²¹⁾,如 Fig. 1-15 (b)所示,電子電洞在靠近 HTL 與 ETL 介面的地方結合,而在 HTL 層發光。

隨後 Saito^(22,23)又提出三層的結構,在發光層的上下使用非晶 相(amorphous)的電洞傳輸層與電子傳輸層,HTL 與 ETL 之間夾著 發光層,元件構造如 Fig. 1-16 (a)所示。他們發現發光層的厚度只需 要像兩層 Langmuir-Blodgett 薄膜的厚度就可以控制激子在發光層 內使之發出強烈的光⁽²⁴⁾。爾後,Kido 再修改這個結構,提出幽禁 式(confinement)的結構,如 Fig. 1-16 (b)所示。使用一層激發態能階 高的激子幽禁層(excitation confinement layer, ECL),其產生激子的 能量高於 HTL 與 ETL,於是將能量轉移到 HTL 或 ETL,本身不發 光。調整 ECL 厚度可控制發光層為 HTL 或 ETL,當厚度控制得當 則兩層同時發光,將可得到混和的光色⁽²⁵⁾。







Fig. 1-16 Structures of triple-layer-type OLED device

1.1.2.5 高分子發光二極體材料簡介

自 1990 年來已有許多不同的材料被應用在 PLED 上。為了達 到全彩的顯示功能,顯示器需要有紅、綠 藍三種光色來混和,PLED 的發光材料可經由結構的修飾,以改變材料本身 HOMO 與 LUMO 之間的能隙,而發出不同波長的光,這種可藉由修飾局部結構來達 到調整發光光色的特性是有機電激發光材料的一項優點。PPV 是第 一個被應用在 LED 的高分子,隨後許多化學家針對 PPV 的結構進 行修飾,發展出各種具不同取代基的 PPV 衍生物,其光色可由原來 PPV 的黃綠色變為紅色或綠色(Fig. 1-17)^(10, 26-34)。Thiophene 系列 的光色範圍比 PPV 更寬,可由紅光到藍光(Fig. 1-18)⁽³⁵⁻⁴¹⁾。其他 發藍光的材料列於 Fig. 1-19⁽⁴²⁻⁴⁵⁾中。



Fig. 1-17 PPV derivatives and their emission color range



Fig. 1-18 Poly(alkylthiophene) derivatives and their emission color



Fig. 1-19 Examples of blue-emitting materials

1.2 文獻回顧

1.2.1 polyfluorene 的發展

PLED (Polymer light emitting diode)是目前非常受到矚目的研究 重點之一,主要在於 PLED 可應用於大板面的平面顯示上,而欲應用 於顯示器上則需發展出紅、綠、藍等三種發光材料,目前綠光材料在 各方面的表現皆較為成熟如:效率、壽命、色彩飽和度等,而在紅光 及藍光材料則有待改進,特別是藍光材料上的發展上更為重要,因為 不論是做全彩或是白光皆少不了藍光,藍光在三種發光材料中所具備 的 HOMO 與 LUMO 間能階差最大,故要同時獲得具備高穩定度、量 子效率佳及高亮度等特質的藍光材料實為一極大的挑戰。

在早期 Poly(p-phenylene) (ppp)如 Fig. 1-20(a)所示,因為它有較 大的能階差符合產生藍光的需求而被發展,PPP 是以苯環為重複單位 (reapting unit)所構成的高分子,然而一旦形成高分子後則無法溶解 於有機溶劑裡,故在加工處理上極為不便,之後為了使 PPP 能溶在 有機溶劑裡,便在苯環上導入取代基團以增加聚合之後的溶解度,如 Fig. 1-20(b)所示,取代基團的導入確實大大提高其在有機溶劑中的 溶解度,但也因為取代基團的介入使的 PPP 的共軛主鏈受到嚴重的 扭曲,而使得在苯環間的共軛程度大大的降低致使發光效率不佳,爾 後,便有 Ployfluorene 的發光材料被發展出來。



Fig. 1-20 polymer structures (a) unsubstituted PPP (b) substituted PPP (c) C9 position substituted Polyfluorene

Polyfluorene 的結構類似 PPP,其結構包含了剛硬的雙苯環(biphenyl) 單位,它導致了一個較大的能階差而可有效率發出藍光,而且在遠離 共軛主鏈的 C9 碳上接上柔軟的取代基團,則可提供改進高分子的溶 解度及加工性的機會,但卻不會使共軛主鏈產生明顯扭曲而導致共軛 程度不佳的缺點⁽⁴⁶⁾。

1.2.2 polyfluorene 的合成方法

最早的 polyfluorene 是以電化學聚合產生的,以此方式所產生的 polyfluorene 是一不可溶的薄膜⁽⁴⁷⁾,其反應式如下所示:



以此種非專一性的氧化反應(non-specific oxidation reaction),所製備 出來的高分子通常會產生部分的化學交聯,而且從 NMR 上對可溶性 的低分子量做分析,可顯示出有沿著主鏈做不規則接合的證據,這些 不規則接合即為共軛缺陷,它會導致 OLED 元件執行效率的降低。

為了要解決因聚合所造成的共軛缺陷,以 Yamamoto reaction 的 聚合方式來得到結構較規則的共軛高分子⁽⁴⁶⁾,並藉此改善OLED 的 效率,其反應如下所示:



此種合成方法首先被 Pei 及 Yang 所提出,使用 Nichel-catalyzd Yamamoto coupling 使 2,7-dibromo-9,9-disubstituted fluorenes 聚合產生 結構較規則的共軛高分子,值得注意的是此高分子具有相當良好的加 工性質⁽⁴⁹⁾。

在文獻上首次報導有關於具有立體規則性的 poly(2,7-(9,9-dialkylfluorene))s 則是使用 Palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction⁽⁵⁰⁾使 2,7-dibromofluorene 衍生物及 2,7-diboronylfluorene 衍生物反應產生 poly(2,7-(9,9-dialkylfluorene))s ^(51,52)其反應式如下:



1.2.3 polyfluorene 材料介紹

poly(2,7-(9,9-diaklyfluorene))及 poly(2,7-(9-aklyfluorene))雖然此 材料的能階差夠大,足以形成藍光且效率上也較一般藍光材料佳,但 其熱穩定度(thermal stability)卻較差,主要原因為其玻璃轉移溫度 (Tg, glass transition temperature)並不高,故當元件通電後致使溫度 不斷升高,最後超越其玻璃轉移溫度時,其高分子鏈結構便往具備最 低能量的構形(conformation)轉換,使共軛面與共軛面平行排列,這時便易產生 exicmer emission⁽⁵³⁾,致使元件所發出的光色產生改變。

為了改善這個問題專家學者便開始設計出具有較高玻璃轉移溫度 的分子結構出來^(54,55),其結構如下所示:



以上高分子本身結構已具備高玻璃轉移溫度的特質,故能減緩因元件 溫度上升所造成的堆疊效應(aggregation)。

另外有一種增加高分子熱穩定度的方法,採用一些本身較為剛硬的小分子如:anthrance 或 C9 位置為取代的 fluorene 來跟既有的高分子末端基反應,即 end-capped 反應⁽⁵⁶⁾其結構如下所示:



以 Fluorene 為單體的高分子,其元件的效率表現佳,而有機發光 二極體(OLED)的最主要用途便是要發展平面顯示器,故除了藍光材 料外,緣光及紅光材料也是需要具備的,故以 fluorene 為主的共聚物 便被發展來改變電激發光的光色以達全彩的實現,而各光色的一些共 聚物⁽⁵⁷⁻⁶¹⁾如 Fig. 1-21 所示。

Blue



Red





Fig. 1-21 The fluorene based copolymers

Manual .



1.3.1 研究動機簡介

目前小分子有機電激發光元件在穩定性、色純度及效率上都優於 高分子元件,但以高分子材料為主的有機電激發光元件仍受重視,主 要原因即為高分子可採用如旋轉塗佈等低成本的技術。旋轉塗佈是一 般 PLED 之高分子溶液塗膜時所需的步驟,此薄膜製作過程雖然快 速、簡易和低成本等優點,但亦存在其先天上的製程限制,如在製做 多層式的有機激發光元件時,會有層與層間界面互溶的情形存在,造 成元件製作上的不穩定因素。而文獻中曾有人利用可交聯的有機發光 材料(crosslinkable organic light emitting material)製造出點 陣式(pixilated)的發光二極體元件⁽⁶²⁾,其中的發光材料在利用紫外 光光聚後產生交聯(crosslink)的情形,而當交聯產生後的膜則具有 不可溶性(insoluble),因此本實驗希望合成出可交聯之發光材料 (crosslinkable organic light emitting material),並藉由發光 材料在交聯後的不可溶性,以達成製作多層白光元件的目的。

首先在發光材料上是選擇上述介紹的 polyfluorene,再將可光 聚基團接於 fluorene 9 號碳上的位置,而本實驗中的光聚基團是利 用 0xetane 來達成預期反應。因為 0xetane 可於 Suzuki coupling 的 反應環境中不被破壞,而合成出的材料溶解度佳、成膜性好並且在光 聚後不會造成膜的破壞等優點⁽⁶³⁾。其主要構想如 Fig. 1-22 所示。



e.g. R.G.B. chromophores, hole transporter

Photopolymerizable functional group

Fig 1-22 : Synthesis of crosslinkable organic light emitting materials.

實驗中將試著合成出具有交聯基團的 RGB 三原色發光材料 (P1、P3~P7),並且討論發光材料在交聯前後的差距(P1和P2)。最 後嘗試製作出多層的白光高分子發光二極體元件。

1.3.2 分子設計

Blue



